JP 358203322 A NOV 1983

(54) HIGH FREQUENCY HEATING DEVICE

(11) 58-203322 (A)

(43) 26.11.1983 (19) JP

(21) Appl. No. 57-85813

(22) 20.5.1982

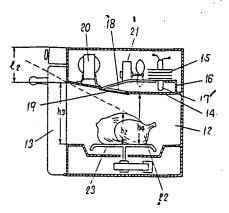
(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K. (72) KAZUMI <u>HIRA</u>I

(51) Int. Cl3. F24C7.02.H05B6/64

PURPOSE: To miniaturize a device and to facilitate an operation thereof, by constituting a heating chamber such that it inclines so that the rear part has a

lower height than the front part.

CONSTITUTION: A heating chamber 12 is of a structure in which an upper wall surface 14 has a curved part at the center and an inclining part at the front so that the front (door side) is higher and the rear is lower. An oscillating part consisting of a magnetron 15 and a wave-guide tube 16 is mounted to the rear of the upper wall surface 14 of the heating chamber 12. An electromagnetic wave oscillated from an antenna 17 of the magnetron 15 passes through the wave-guide tube 16, and the interior of the heating chamber 12 is irradiated with the wave through an opening 18. Power source components, such as a power source transformer 20, a fan motor 21 for cooling the magnetron 15, are installed to the upper wall surface 14. The part, being lower, of the heating chamber 12 has a sufficient height h, to allow housing of an object 22 to be heated having a height h, and the heating chamber is subtantially reduced in a volume. For example, in case a heater is incorprated in the heating chamber to perform a heating of a heater, this constitution improves a heat efficiency as a result of the reduction in a volume, and enables to perform an effective heating.



BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-203322

(5) Int. Cl.³ F 24 C 7/02 H 05 B 6/64 識別記号

庁内整理番号 6513-3L 8112-3K 砂公開 昭和58年(1983)11月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑤高周波加熱装置

②特

至 昭57—85813

②出

頭 昭57(1982)5月20日

切発 明 者 平井和美

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

心出 願 人

人 松下電器產業株式会社

門真市大字門真1006番地

ゆ代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

2 -- ::

EG ##

1、発明の名称

高周波加熱装置

2 、特許請求の範囲

加熱室の前部の高さ化比べ後部の高さを低くなるように前記加熱室の上壁面を屈曲あるいは類斜して構成し、後部以上面に発展部を配慮する構成とした高尚波加熱装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は、高周波加熱装置の加熱室の構造に関 するものである。

第1図は発展部及び電源部を加蒸室の上部に配置したタイプの従来の高周波加蒸衰量の新面図である。同図において加蒸室1の前面にはドア2を開閉自在に設けている。加蒸室1の上壁面3には発展部であるマグネトロン4を設け、加蒸室1内に下ンテナ5を実出させ、加蒸室1内に電波を照けする構成である。上壁面3には、さらに電源トランス6、マグネトロン4の冷却用のファンミータアなどの電源が品を配置している。加蒸室1内

には、アンテナちを保護するため、電波透過性の 低誘電率材料で構成した仕切板8によって仕切っ ている。加熱窒1の底面には、加熱むらを解消す るために被加熱物9を回転させるターンテープル 10を設けている。11は操作パネルである。 ととで加熱室1の高さb, は被加熱物の高さb, より少し高ければ被加熱物の収納は出来るわけで あるが、使用者がドアー2を開けて被加熱物9を 見ようとした場合、高い位置からは見えなくなる。 とのために一般に被加熱物 9 の高さ b2 よりも加 熱室1の高さ b₁を十分高くして、破線で示す視 野範囲を高くすることによって加熱室1内を見や すくすると共に、被加熱物9の出し入れを容易に していた。このために加熱室1の上部の寸法 4, が長くなり、装置全体の高さが高くなり、広い設 置場所を必要とする欠点があった。

に手が届きにくいなど操作上好ましくたかった。 本発明は上記従来の欠点を解消し、コンパクト

また操作パネル11の位置が必然的に高くなり、

装置を冷蔵庫の上などの高い位置に設置した場合

で使いやすい高周成加熱装置を実現することを目 的とするものである。

以下本発明の一実施例について図面に蒸づき説明する。

上壁面14には電像トランス20, マグネトロン 16の冷却用のファンモータ21などの電像部品 を配置している。被加熱物22はターンテーブル 23によって加熱中に回転させ加熱むらを解消す る構成とする。加熱室 12 の低い方の部分の高さ b_4 は被加熱物 22 の高さ b_2 を収納させるに十分なだけの高さとしている。加熱室 12 のドブ13 仰の入口部の高さ b_3 は、 b_4 よりも高くし破破で示す視野が十分確保できるだけの従来 並の高さとしている。

第3図、第4図は本考案による高周波加熱装置の加熱室の構成の他の実施例を示したものである。 第3図は上壁面を全体に傾斜させたもの、第4図は上壁面のほぼ全域を平担とし、前部のみに短かい類斜部を設けたものであり、間口の高さをh3 後部の高さをh4とすれば、いずれも同様の効果を発揮するものである。

このように本発明によれば、加熱室の上部の寸法と1、が短かくなり、装置全体の高さが低くなり、コンパクトな形状にすることができる。これにより高さに余裕のない狭い場所でも設置することが出来るようになり、流し台、調理台の上で棚の下などのような寸法上で限られた場所でも使用できるようになり、利用範囲を極めて広くすることが

5 ^!-:"

てきる。

また操作部が低い位置になるので冷蔵庫の上な ど比較的高い場所に置いても操作しやすくなり、 便利であるだけでなく、この面からも設置可能範 囲が広がることになる。

なお装成の高さを低くしたとしても加熱室21 の容積、高さは被加熱物30の収納には十分であ り、しかも間口は十分な高さを確保しているので、 視野も広く、被加熱物の出し入れて支障を与える ことはない。

さらに接避自体を小形に構成できることはそれだけ省資原設計となり、安価に経済的に構成できる。加熱室の上壁面23を屈曲した形に構成すれば、それ自体が合成力を発揮し、たわみにくくなり、電原部品などの重量物を収遣しても丈夫であり、堅牢な装置となる。

本類のように実質的な加熱室容積を縮めること により、例えば加熱室にヒータを内蔵してヒータ 加熱を行なうような場合にかいては、容積が少な い分だけ熱効率も良くなり、効果的に加熱ができ ることにもつながる。

導放管25の開口27を獲りカバー28も小形で 済み、その分だけ安価に構成できる。

発振部や電源部を加熱室の上面に配慮する本頭のようなたて形タイプの場合、それを加熱室の横に 配置するいわゆる横型タイプのものに比べ、装置 の底面積は少なくて、少ない床面積の場所にも設 置出来る。

本考案はこのような長所を有するたて形タイプ の長所を生かしながら、このタイプの欠点であっ た高さを縮めることにより、より便利で使いやす い高周波加熱装置を実現させることができる。

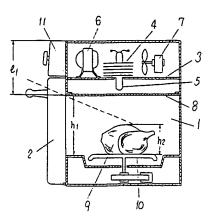
4、図面の簡単な説明

第1図は従来の高周波加熱装置の側面断面図、 第2図は本発明の一実施例を示す高周波加熱装置 の側面断面図、第3図および第4図は同装置の加 熱室の構成の他の実施例を示す側面断面図である。

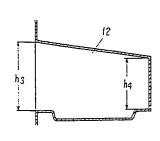
12 ····· 加熱室、13 ····· ドブ、14 ····
・上壁面、15 ····· マグネトロン、16 ·····

導皮管、17 ···· アンテナ。

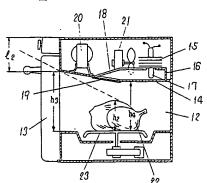
4月 1 図



第 3 図



第 2 図



第 4 图

